18.12.03

| 本 国 特 許 庁 JAPAN PATENT OFFICE

JP03/16264

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 1月23日

出願番号 Application Number:

特願2003-014875

[ST. 10/C]:

[JP2003-014875]

出 顯 人
Applicant(s):

11.54

住友金属鉱山株式会社

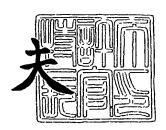
PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

RECEIVED
12 FEB 2004
WIPO PCT

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 1月30日





【書類名】

特許願

【整理番号】

S020012P

【提出日】

平成15年 1月23日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

C03C 17/23

C09D 5/24

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県市川市中国分3丁目18番5号 住友金属鉱山株

式会社 中央研究所内

【氏名】

長南 武

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県市川市中国分3丁目18番5号 住友金属鉱山株

式会社 中央研究所内

【氏名】

足立 健治

【特許出願人】

【識別番号】

000183303

【住所又は居所】 東京都港区新橋5丁目11番3号

【氏名又は名称】 住友金属鉱山株式会社

【代表者】

福島 孝一

【代理人】

【識別番号】

100095223

【住所又は居所】

東京都豊島区東池袋1丁目48番10号 25山京ビル

901号

【弁理士】

【氏名又は名称】 上田 章三

【電話番号】

03 (3971) 8758

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

017455

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9108811

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 日射遮蔽体と日射遮蔽体形成用分散液

【特許請求の範囲】

【請求項1】

日射遮蔽用微粒子を含有する日射遮蔽体において、

その透過率が波長 $400\sim700$ nmに極大値を持つと共に、波長 $700\sim1$ 800 nmに極小値を持ち、かつ、透過率の極大値をP、極小値をB、可視光透過率をVLTとしたとき、60% $\leq VLT$ $\leq 80\%$ において以下の数式(1)を満たす日射遮蔽特性を有することを特徴とする日射遮蔽体。

$$P/B+0.2433\times VLT \ge 13.0$$
 (1)

【請求項2】

その平均 1 次粒子径が 4 0 0 n m以下、格子定数が 4 . 1 0 0 \sim 4 . 1 6 0 であり、かつ、 L^* a^* b^* 表色系における粉体色 L^* が 3 0 \sim 6 0 、 a^* が - 5 \sim 1 0 、 b^* が - 1 0 \sim 2 であるホウ化物微粒子により上記日射遮蔽用微粒子が構成されていることを特徴とする請求項 1 記載の日射遮蔽体。

【請求項3】

上記ホウ化物微粒子が、XB6(但し、Xは、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Sr、およびCaから選択される少なくとも1種以上)で表される6ホウ化物微粒子であることを特徴とする請求項1または2記載の日射遮蔽体。

【請求項4】

溶媒とこの溶媒中に分散された日射遮蔽用微粒子を含有し日射遮蔽体の形成に 適用される日射遮蔽体形成用分散液において、

上記日射遮蔽用微粒子が請求項2または3記載のホウ化物微粒子で構成され、かつ、溶媒中に分散されたホウ化物微粒子の分散粒子径が800nm以下であることを特徴とする日射遮蔽体形成用分散液。

【請求項5】

ZrO2、TiO2、Si3N4、SiC、SiO2、Al2O3、Y2O3から選択

された少なくとも1種の化合物を含有することを特徴とする請求項4記載の日射 遮蔽体形成用分散液。

【請求項6】

(上記化合物の重量/ホウ化物微粒子の重量)×100が、0.1~250% の範囲に設定されていることを特徴とする請求項5記載の日射遮蔽体形成用分散 液。

【請求項7】

請求項4~6のいずれかに記載の日射遮蔽体形成用分散液を用いて形成されていることを特徴とする日射遮蔽体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、車両、ビル、事務所、一般住宅などの窓材や、電話ボックス、ショーウィンドー、照明用ランプ、透明ケースなどに使用される単板ガラス、合わせガラス、プラスチックスなどの日射遮蔽体に係り、特に、所定の日射遮蔽特性要件を具備する日射遮蔽体とこの形成に適用される日射遮蔽体形成用分散液に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

太陽光や電球などの外部光源から熱成分を除去・減少する方法として、従来、ガラス表面に赤外線を反射する材料からなる被膜を形成して熱線反射ガラスとすることが行われていた。そして、その材料にはFeOx、CoOx、CrOx、TiOxなどの金属酸化物や、Ag、Au、Cu、Ni、Alなどの金属材料が選択されてきた。

[0003]

ところで、これらの材料には熱効果に大きく寄与する赤外線以外に可視光も同時に反射もしくは吸収する性質があるため、可視光透過率が低下してしまう問題があった。特に、建材、乗り物、電話ボックスなどに用いられる基材においては可視光領域で高い透過率が必要とされることから、上記金属酸化物などの材料を

利用する場合にその膜厚を非常に薄くしなければならなかった。このため、スプレー焼付けやCVD法、あるいはスパッタ法や真空蒸着法などの物理成膜法を用いて10 nmレベルの薄膜に成膜して用いる方法が採られている。

[0004]

しかし、これらの成膜方法は大がかりな装置や真空設備を必要とし、生産性や大面積化に難点があり、膜の製造コストが高くなる欠点がある。また、これらの材料で日射遮蔽特性を高くしようとすると可視光領域の反射率も同時に高くなってしまう傾向があり、鏡のようなギラギラした外観を与えて美観を損ねてしまう欠点もあった。更に、これらの材料で成膜された膜は、抵抗が比較的低くなって電波に対する反射が高くなり、例えば、携帯電話やテレビ、ラジオなどの電波を反射して受信不能になったり、周辺地域に電波障害を引き起こすなどの欠点もあった。

[0005]

このような欠点を改善するためには、膜の物理特性として、可視光領域の光の 反射率が低くて赤外線領域の反射率が高く、かつ、膜の表面抵抗値が概ね 1 0 6 Ω/□以上に制御可能な膜である必要があった。

[0006]

尚、可視光透過率が高く、しかも優れた日射遮蔽機能を持つ材料としては、従来、アンチモン錫酸化物(以下、ATOと略す)やインジウム錫酸化物(以下、ITOと略す)が知られている。

[0007]

そして、これらの材料は可視光反射率が比較的低いためギラギラした外観を与えることはない。但し、プラズマ周波数が近赤外線領域にあるために、可視光に近い近赤外域において反射・吸収効果が未だ十分でなかった。更に、これらの材料は、単位重量当たりの日射遮蔽力が低いため、高遮蔽機能を得るにはその使用量が多くなってコストが割高となるという問題を有していた。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】

本発明はこのような問題点に着目してなされたもので、その課題とするところ

は、この種の日射遮蔽体に要求される新規な適性基準を提供すると共にこの基準 を満たした日射遮蔽体と日射遮蔽体形成用分散液を提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】

すなわち、請求項1に係る発明は、

日射遮蔽用微粒子を含有する日射遮蔽体を前提とし、

その透過率が波長 $400\sim700$ n m に極大値を持つと共に、波長 $700\sim1$ 800 n m に極小値を持ち、かつ、透過率の極大値を P、極小値を B、可視光透過率を V L T としたとき、60% \leq V L T \leq 80% において以下の数式(1)を満たす日射遮蔽特性を有することを特徴とする。

[0010]

 $P/B+0.2433\times VLT \ge 13.0$ (1)

次に、請求項2に係る発明は、

請求項1記載の発明に係る日射遮蔽体を前提とし、

その平均 1 次粒子径が 4 0 0 n m以下、格子定数が 4 1 0 0 \sim 4 1 6 0 であり、かつ、 L^* a^* b^* 表色系における粉体色 L^* が 3 0 \sim 6 0 、 a^* が - 5 \sim 1 0 、 b^* が - 1 0 \sim 2 であるホウ化物微粒子により上記日射遮蔽用微粒子が構成されていることを特徴とし、

請求項3に係る発明は、

請求項1または2記載の発明に係る日射遮蔽体を前提とし、

上記ホウ化物微粒子が、XB6(但し、Xは、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Sr、およびCaから選択される少なくとも1種以上)で表される6ホウ化物微粒子であることを特徴とするものである。

[0011]

また、請求項4に係る発明は、

溶媒とこの溶媒中に分散された日射遮蔽用微粒子を含有し日射遮蔽体の形成に 適用される日射遮蔽体形成用分散液を前提とし、

上記日射遮蔽用微粒子が請求項2または3記載のホウ化物微粒子で構成され、

かつ、溶媒中に分散されたホウ化物微粒子の分散粒子径が800nm以下であることを特徴とし、

請求項5に係る発明は、

請求項4記載の発明に係る日射遮蔽体形成用分散液を前提とし、

ZrO₂、TiO₂、Si₃N₄、SiC、SiO₂、Al₂O₃、Y2O₃から選択 された少なくとも 1 種の化合物を含有することを特徴とし、

請求項6に係る発明は、

請求項5記載の発明に係る日射遮蔽体形成用分散液を前提とし、

(上記化合物の重量/ホウ化物微粒子の重量)×100が、0.1~250% の範囲に設定されていることを特徴とするものである。

[0012]

また、請求項7に係る発明は、

日射遮蔽体を前提とし、

この日射遮蔽体が請求項4~6のいずれかに記載の日射遮蔽体形成用分散液を 用いて形成されていることを特徴とするものである。

[0013]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。

[0014]

まず、本発明に係る日射遮蔽体は、上述したようにその透過率が波長400~700nmに極大値を持つと共に、波長700~1800nmに極小値を持ち、かつ、透過率の極大値をP、極小値をB、可視光透過率をVLTとしたとき、 $60\% \le VLT \le 80\%$ において以下の数式(1)を満たす日射遮蔽特性を有することを特徴とするものである。

[0015]

 $P/B+0.2433 \times VLT \ge 13.0$ (1)

ここで、可視光透過率VLTは可視光透過率算出法(JIS A 5759) に基づき算出されるもので、具体的には、分光光度計を用いて波長380nm~ 780nm間において10nm間隔で各波長の分光透過率τ (λ)を測定し、以 下の数式(2)により算出した値である。

[0016]

【数1】

$$\tau \mathbf{v} = \sum_{380}^{780} \mathbf{D}_{\lambda} \tau \quad (\lambda) \mathbf{V}_{\lambda} \triangle \lambda / \sum_{380}^{780} \mathbf{D}_{\lambda} \mathbf{V}_{\lambda} \triangle \lambda \qquad (2)$$

[0017]

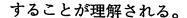
また、上記数式(1)は、例えば、透明な3 mmガラス若しくは透明な $50 \mu \text{ mPET}$ フィルムなどの透明な基体と、日射遮蔽用微粒子であるホウ化物微粒子が分散した膜厚 $10 \mu \text{ m以}$ 下の被膜とで日射遮蔽体を構成し、分光光度計で測定される上記日射遮蔽体の透過プロファイルから透過率の極大値Pと透過率の極小値Bを求めて(極大値P/極小値B)の比を求め、かつ、この値(P/B)を可視光透過率(VLT)に対してプロットし、これと同様にして、上記ホウ化物微粒子が分散した被膜の膜厚を変化させた日射遮蔽体の透過プロファイルを測定することを繰返し、それらプロットを直線近似して得られた直線から数式(1)を得ることができる。

[0018]

尚、膜厚10μm以下の上記被膜のバインダーとしては、UV硬化樹脂やシリケート系バインダーを用いることができるが、可視光領域で透明なものであれば特に限定されるものでない。

[0019]

そして、日射遮蔽体における被膜透過率の極大値と極小値の比 (P/B) は、この値が大きいほど日射遮蔽特性が優れる。これは、ホウ化物微粒子の透過率プロファイルは、波長400~700nmに極大値を、波長700~1800nmに極小値を持っており、可視光波長域が380~780nmで、視感度が550nm付近をピークとする釣鐘型であることを考慮すれば明らかである。すなわち、この透過特性から、可視光を有効に透過しそれ以外の熱線を有効に反射・吸収



[0020]

実験によると、日射遮蔽体における透過率の極大値と極小値の比(P/B)は可視光透過率(VLT)の値に伴ってパラボリックに変化する傾向がある。但し、透過体として興味の範囲である $6.0\% \le VLT \le 8.0\%$ においては十分な精度で直線近似が可能である。

[0021]

そして、上記数式(1)は、日射遮蔽体における透過率の極大値と極小値の比(P/B)が可視光透過率(VLT)に対してある直線よりも大きいことを意味しており、数式(1)の等号で表わされるこの直線よりも大きいときは日射遮蔽体が充分な日射遮蔽特性をもつことを示している。従って、良好な日射遮蔽特性を満足するためには数式(1)を満足していることが必要である。

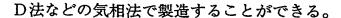
[0022]

次に、本発明で適用される日射遮蔽用微粒子は、その平均1次粒子径が400 nm以下、格子定数が4.100~4.160であり、かつ、L*a*b*表色系における粉体色L*が30~60、a*が-5~10、b*が-10~2であるホウ化物微粒子でこれを構成することができ、また、上記ホウ化物微粒子として、XB6(但し、Xは、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Sr、およびCaから選択される少なくとも1種以上)で表される6ホウ化物微粒子が挙げられる。ここで、上記平均1次粒子径は以下のようにして算出した値である。すなわち、溶媒中にホウ化物粒子等の日射遮蔽用粒子、分散剤、ビーズ等を入れた例えばペイントシェーカーで上記ホウ化物粒子を粉砕・分散処理し、処理後において溶媒を蒸発させ、分散剤は加熱分解により除去した後においてホウ化物粒子の比表面積(N2吸着法等)を測定し、その測定値から次式により算出した値である。

[0023]

d=6 $/
ho \times SA$ (ここで、d は平均 1 次粒子径、 ρ はホウ化物密度、SA は 比表面積である)

そして、ホウ化物微粒子は、例えば、固相反応法や蒸発急冷法、プラズマCV



[0024]

尚、一例として固相反応法を説明するが、上記粉体特性を具備するものであれば製造方法は限定されるものでない。

[0025]

以下、固相反応法によるLaB6 (ホウ化ランタン) の製造方法を説明する。まず、ホウ素化合物とランタン化合物に還元剤を添加し、これらを高温で反応させてホウ化ランタンを生成する。但し、通常の反応条件では平均1次粒子径が400nmを越える粗大な粉末になり所望の光学特性が得られない。そこで、粒径分布制御のため、例えば、後工程においてジェットミルやビーズミルのようなメカニカル法によって粉砕したり、あるいは、粒成長抑制剤を添加して調製する。このような方法により平均1次粒子径が400nm以下のホウ化ランタン微粒子を得ることができる。

[0026]

また、上記ホウ化物微粒子は、国際照明委員会(CIE)が推奨しているL* a*b*表色系(JIS Z8729)における粉体色L*が $30\sim60$ 、a*が $-5\sim10$ 、b*が $-10\sim2$ の範囲内にあるものが適用される。尚、日射遮蔽体に適用されるホウ化物微粒子はその表面が酸化していないことが好ましいが、通常得られるものは僅かに酸化していることが多く、また、微粒子の分散工程で表面酸化が起こることはある程度避けられない。しかし、その場合でも日射遮蔽効果を発現する有効性に変わりはない。但し、この酸化の度合いが一定限度を超えると遮蔽効果が著しく減少することも事実であり、上記粉体色の特性範囲は粒子表面酸化の度合いと関連しているものと考えられる。

[0027]

また、一例として6 ホウ化物微粒子(XB_6)を挙げれば、結晶としての完全性が高いほど大きい日射遮蔽効果が得られる。しかし、結晶性が低くX 線回折で極めてブロートな回折ピークを生じるようなものであっても、微粒子内部の基本的な結合がX とB の結合から成り立って、平均1 次粒径4 0 0 n m以下で格子定数が4. 1 0 0 \sim 4. 1 6 0、かつ、粉体色が L^* が3 0 \sim 6 0、a *が- 5 \sim 1

0、 b^* が-10~2の範囲内であるならば所望の日射遮蔽効果を発現することが可能である。

[0028]

次に、上記日射遮蔽体は、溶媒とこの溶媒中に分散されたホウ化物微粒子などの日射遮蔽用微粒子を含有する日射遮蔽体形成用分散液を適宜透明基材上に塗布したり、あるいは、上記日射遮蔽体形成用分散液を板、シート、フィルムなどに練り込んで製造することができる。

[0029]

そして、上記溶媒中に分散されるホウ化物微粒子の分散粒子径が800nm以下まで十分細かく、かつ、均一に分散した日射遮蔽体形成用分散液を適用することにより、上記数式(1)の要件を満たす日射遮蔽体を得ることができる。

[0030]

ここで、分散粒子径とは、溶媒中のホウ化物微粒子の凝集粒子径を意味するも のであり、市販されている種々の粒度分布計で測定することができる。例えば、 ホウ化物微粒子の凝集体も存在する状態でホウ化物微粒子が溶媒中に分散された 分散液からサンプリングを行い、動的光散乱法を原理とした大塚電子(株)社製 ELS-800を用いて測定することができる。そして、上記ホウ化物微粒子の 分散粒径は800nm以下であることが望ましい。800nmを超えて粒径が大 きくなると、上記数式(1)の要件を満たすことが難しくなり、単調に透過率の 減少した灰色系の膜や成形体(板、シートなど)になってしまう場合があるから である。また、凝集した粗大粒子が多く含まれると光散乱源となって膜や成形体 (板、シートなど)にしたときに曇り(ヘイズ)が大きくなり、可視光秀渦率が 減少する原因となることがあるので好ましくない。尚、ホウ化物微粒子の溶媒へ の分散方法は、分散液中に均一に分散する方法であれば特に限定されず、例えば 、ビーズミル、ボールミル、サンドミル、ペイントシェーカー、超音波ホモジナ イザーなどが挙げられる。これ等器材を用いた分散処理条件によって、ホウ化物 粒子の溶媒中への分散と同時にホウ化物粒子同士の衝突等による微粒子化も進行 し、ホウ化物粒子をより微粒子化して分散させることができる(すなわち、粉砕 ・分散処理される)。

[0031]

次に、上記日射遮蔽体形成用分散液は、上述したようにホウ化物微粒子を溶媒中に分散したものであるが、溶媒は特に限定されるものではなく、塗布条件、塗布環境、および、無機バインダーや樹脂バインダーを含有させたときはバインダーに合わせて適宜選択すればよい。例えば、水やエタノール、プロパノール、ブタノール、イソプロピルアルコール、イソブチルアルコール、ジアセトンアルコールなどのアルコール類、メチルエーテル,エチルエーテル,プロピルエーテルなどのエーテル類、エステル類、アセトン、メチルエチルケトン、ジエチルケトン、シクロヘキサノン、イソブチルケトンなどのケトン類といった各種の有機溶媒が使用可能であり、また必要に応じて酸やアルカリを添加してpH調整してもよい。さらに、分散液中の微粒子の分散安定性を一層向上させるためには、各種の界面活性剤、カップリング剤などの添加も勿論可能である。

[0032]

また、バインダーを配合する場合、その無機バインダーや樹脂バインダーの種類は特に限定されるものではない。例えば、無機バインダーとして、珪素、ジルコニウム、チタン、若しくはアルミニウムの金属アルコキシドやこれらの部分加水分解縮重合物あるいはオルガノシラザンが挙げられ、また、樹脂バインダーとして、アクリル樹脂などの熱可塑性樹脂、エポキシ樹脂などの熱硬化性樹脂などが利用できる。

[0033]

また、上記日射遮蔽体形成用分散液を用いて透明基材上に被膜を形成したときの膜の導電性は、ホウ化物微粒子の接触個所を経由した導電パスに沿って得られるため、例えば、界面活性剤やカップリング剤の量を加減することで導電パスを部分的に切断することができ、 $10^6\Omega/\Box$ 以上の表面抵抗値にして膜の導電性を低下させることは容易である。また、無機バインダーあるいは樹脂バインダーの含有量の加減によっても導電性を制御できる。

[0034]

また、日射遮蔽体形成用分散液には、膜強度を高めることを目的として、Zr O_2 、 TiO_2 、 Si_3N_4 、SiC、 SiO_2 、 Al_2O_3 、 Y_2O_3 から選択された

少なくとも1種の化合物を含有することができる。尚、 ZrO_2 、 TiO_2 、 SiO_3 N4、SiC、 SiO_2 、 Al_2O_3 、 Y_2O_3 から選択された化合物の含有量としては、(上記化合物の重量/ホウ化物微粒子の重量)×100の値が $0.1\sim250$ %の範囲に設定されることが望ましい。これは、0.1%未満であると添加効果が認められない場合があり、250%を超えるとホウ化物微粒子の割合が低減されて日射遮蔽機能が低下するため分散液の性能が低下する場合があるからである。

[0035]

次に、本発明の日射遮蔽体は、上述したように日射遮蔽体形成用分散液を適宜 透明基材上に塗布したり、あるいは、上記日射遮蔽体形成用分散液を板、シート 、フィルムなどに練り込んで製造される。そして、上記日射遮蔽体が透明基材と この上に形成された被膜とで構成される場合、日射遮蔽体形成用分散液中に含ま れる樹脂バインダーまたは無機バインダーは、塗布、硬化後に上記ホウ化物微粒 子の基材への密着性を向上させ、さらに膜の硬度を向上させる効果がある。また 、このようにして得られた被膜上に、さらに珪素、ジルコニウム、チタン、もし くはアルミニウムの金属アルコキシド、これらの部分加水分解縮重合物からなる 被膜を第2層として被着し、珪素、ジルコニウム、チタン、もしくはアルミニウ ムの酸化物膜を形成することで、ホウ化物微粒子を主成分とする被膜の基材に対 する結着力や膜の硬度、耐候性を一層向上させることができる。また、日射遮蔽 体形成用分散液中に樹脂バインダーまたは無機バインダーを含まない場合に得ら れる被膜は、基材上に上記ホウ化物微粒子のみが堆積した膜構造になる。そして 、このままでも日射遮蔽効果を示すが、この膜上にさらに珪素、ジルコニウム、 チタン、若しくはアルミニウムの金属アルコキシドやこれらの部分加水分解縮重 合物などの無機バインダーまたは樹脂バインダーを含む塗布液を塗布して被膜を 形成して多層膜とするとよい。このようにすることにより、上記塗布液成分が第 1層のホウ化物微粒子の堆積した間隙を埋めて成膜されるため、膜のヘイズが低 減して可視光透過率が向上し、また微粒子の基材への結着性が向上する。

[0036]

次に、上記日射遮蔽体形成用分散液を適宜透明基材上に塗布して被膜を形成す

る場合の塗布方法は特に限定されない。例えば、スピンコート法、バーコート法、スプレーコート法、ディップコート法、スクリーン印刷法、ロールコート法、流し塗りなど、分散液を平坦かつ薄く均一に塗布できる方法であればいずれの方法でもよい。また、無機バインダーとして、珪素、ジルコニウム、チタン、もしくはアルミニウムの金属アルコキシドおよびその加水分解重合物を含む分散液の塗布後の基材加熱温度は、100℃未満では塗膜中に含まれるアルコキシドまたはその加水分解重合物の重合反応が未完結で残る場合が多く、また水や有機溶媒が膜中に残留して加熱後の膜の可視光透過率の低減の原因となるので、100℃以上が好ましく、さらに好ましくは分散液中の溶媒の沸点以上で加熱を行うことが望ましい。また、樹脂バインダーを使用した場合は、それぞれの硬化方法に従って硬化させればよい。例えば、紫外線硬化樹脂であれば紫外線を適宜照射すればよく、また常温硬化樹脂であれば塗布後そのまま放置しておけばよい。このため、既存の窓ガラスなどへの現場での塗布が可能である。

[0037]

そして、例えば透明基材とこの上に形成された被膜とで構成される本発明に係る日射遮蔽体は、ホウ化物微粒子が上記被膜内に適度に分散しているため、膜内を結晶が緻密に埋めた鏡面状表面をもつ物理成膜法による酸化物薄膜に較べて可視光領域での反射が少なく、ギラギラした外観を呈することが回避できる。その一方で、可視域から近赤外域にプラズマ周波数をもつため、これに伴うプラズマ反射が近赤外域で大きくなる。また、可視光領域の反射をさらに抑制したい場合には、ホウ化物微粒子が分散された被膜の上に、SiO2やMgF2のような低屈折率の膜を成膜することにより容易に視感反射率1%以下の多層膜を得ることができる。

[0038]

次に、本発明に係る日射遮蔽体に更に紫外線遮蔽機能を付与させるため、無機系の酸化チタンや酸化亜鉛、酸化セリウムなどの粒子、有機系のベンゾフェノンやベンゾトリアゾールなどの1種若しくは2種以上を添加してもよい。また、透過率を向上させるために、さらにATO、ITO、アルミニウム添加酸化亜鉛などの粒子を混合してもよい。これらの透明粒子は、添加量を増すと750nm付

近の透過率が増加し近赤外線を遮蔽するため、可視光透過率が高くかつ日射遮蔽特性のより高い日射遮蔽体が得られる。また、ATO、ITO、アルミニウム添加酸化亜鉛などの粒子を分散した分散液に本発明に係る日射遮蔽体形成用分散液を添加すれば、例えば、上記LaB₆(ホウ化ランタン)の膜色は緑色なため膜に着色すると同時にその日射遮蔽効果を補助することもできる。この場合、主体となるATOやITOなどに対してほんの僅かの添加量で日射遮蔽効果を補助でき、ATOやITOの必要量の大幅な減少が可能で、分散液コストが下げられる

[0039]

また、本発明に係る日射遮蔽体形成用分散液は、焼成時の熱による液体成分の 分解あるいは化学反応を利用して目的の日射遮蔽体を形成するものではないため 、特性の安定した日射遮蔽体を形成することができる。

[0040]

更に、日射遮蔽効果を発揮するホウ化物微粒子は、無機材料であるので有機材料と比べて耐候性に優れており、例えば、太陽光線(紫外線)の当たる部位に使用しても色や諸機能の劣化はほとんど生じない。

[0041]

【実施例】

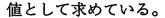
以下、本発明について実施例を挙げて具体的に説明する。但し、本発明は以下 の実施例に限定されるものではない。

[0042]

尚、以下の各実施例および比較例1において適用している微粒子a~1の粉体色(標準光源D65、10°視野)や各微粒子が分散された分散液を用いて得られた日射遮蔽体A~Lの光学特性については、日立製作所(株)製の分光光度計U-4000を用いて測定した。

[0043]

また、日射遮蔽特性については、各日射遮蔽体の透過プロファイルから透過率の極大値P、極小値Bおよび可視光透過率VLTを求めると共に、得られた各数値から上述した数式(1) P/B+0.2433×VLT≥13.0 の左辺の



[0.044]

[実施例1]

平均粒径約 2μ mの L a B 6粒子 4 0 重量%、高分子系分散剤 1 2 重量%、イソプロピルアルコール 4 8 重量%を、 0 . 3 mm ϕ Z r O_2 ビーズを入れたペイントシェーカーで 2 4 時間粉砕・分散処理することによって L a B 6分散液を調製した(A液)。尚、上記 L a B 6粒子は、この粉砕・分散処理によって以下の表 1 に示されているようにその平均 1 次粒子径が 3 5 n mになっている。

[0045]

次に、得られたLaB6分散液内のLaB6微粒子が8gとなるように調整し、この分散液、UV硬化樹脂12g、シクロペンタノンとトルエンとの混合液22gをよく混合・攪拌して日射遮蔽体形成用分散液を調製した(B液)。ここで、日射遮蔽体形成用分散液(B液)内におけるLaB6粒子の分散粒子径は、表1に示されているように83nmであった。

[0046]

尚、以下の表1に示す「粉体色」や「格子定数」の数値は、上記A液の溶媒を除去した後の微粒子aを測定したものである。

[0047]

次に、バーNo.8(JIS K5400)のバーコーターを用いて 50μ m のPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム上へ上記日射遮蔽体形成用分散液(B液)塗布した後、70%、1分の条件で高圧水銀ランプを照射し、実施例1に係る日射遮蔽体Aを得た。

[0048]

得られた日射遮蔽体Aの透過プロファイルを図1に示す。

[0049]

そして、この透過プロファイルから求められた透過率の極大値 P、極小値 B および上述した可視光透過率算出法(J I S A 5 7 5 9)により算出された可視光透過率 V L T の各数値を上記数式(1)に代入して日射遮蔽特性を算出したところ、以下の表 1 に示すように 2 7%であった。

[0050]

よって、実施例1に係る日射遮蔽体Aはその日射遮蔽特性が優れていることが 確認された。

[0051]

「実施例2]

 $Z r O_2$ ビーズに代えて $S i_3 N_4$ ビーズを適用した以外は実施例1と同様にして実施例2に係る日射遮蔽体Bを得た。この日射遮蔽特性も表1に示す。

[0052]

[実施例3]

 $Z r O_2$ ビーズに代えてS i Cビーズを適用した以外は実施例1と同様にして 実施例3に係る日射遮蔽体Cを得た。この日射遮蔽特性も表1に示す。

[0053]

[実施例4]

 $Z r O_2$ ビーズに代えて $S i O_2$ ビーズを適用した以外は実施例1と同様にして 実施例4に係る日射遮蔽体Dを得た。この日射遮蔽特性も表1に示す。

[0054]

「実施例5]

Zr O_2 ビーズに代えてA1 $_2$ O $_3$ ビーズを適用した以外は実施例1と同様にして実施例5に係る日射遮蔽体Eを得た。この日射遮蔽特性も表1に示す。

[0055]

[実施例6]

 $Z r O_2$ ビーズに代えて Y_2O_3 ビーズを適用した以外は実施例 1 と同様にして 実施例 6 に係る日射遮蔽体F を得た。この日射遮蔽特性も表 1 に示す。

[0056]

「実施例7]

 $Z r O_2$ ビーズに代えて $T i O_2$ ビーズを適用した以外は実施例1と同様にして 実施例7に係る日射遮蔽体Gを得た。この日射遮蔽特性も表1に示す。

[0057]

[実施例8]

LaB6微粒子に代えてCeB6微粒子を適用した以外は実施例1と同様にして 実施例8に係る日射遮蔽体Hを得た。この日射遮蔽特性も表1に示す。

[0058]

[実施例9]

LaB6微粒子に代えてPrB6微粒子を適用した以外は実施例1と同様にして 実施例9に係る日射遮蔽体Iを得た。この日射遮蔽特性も表1に示す。

[0059]

[実施例10]

LaB6微粒子に代えてNdB6微粒子を適用した以外は実施例1と同様にして 実施例10に係る日射遮蔽体Jを得た。この日射遮蔽特性も表1に示す。

[0060]

「実施例11]

LaB6微粒子に代えてGdB6微粒子を適用した以外は実施例1と同様にして 実施例11に係る日射遮蔽体Kを得た。この日射遮蔽特性も表1に示す。

[0061]

[比較例1]

平均粒径約15μmのLaB6微粒子を適用しかつ粉砕・分散処理後の平均1 次粒子径が353nm(表1参照)である点と、日射遮蔽体形成用分散液におけるLaB6微粒子の分散粒子径が910nmである点を除いて実施例1と同様にして比較例1に係る日射遮蔽体Lを得た。この日射遮蔽特性も表1に示す。

[0062]

「評 価」

そして、以下の表1に記載された日射遮蔽特性の数値から、比較例1を除いて 各実施例に係る日射遮蔽体の日射遮蔽特性は全て「13.0%」を越えており、 実施例に係る日射遮蔽体の優位性が確認された。

[0063]

尚、各実施例と相違して比較例1に係る日射遮蔽体の日射遮蔽特性が「13.0%」以下の「12.3%」になっている理由は、その日射遮蔽体形成用分散液におけるLaB6微粒子の分散粒子径が800nmを越えたためである。



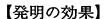
【表1】

(A) 子径(nm) 4.1560 35 4.1560 35 4.1560 35	b * -6. 9554 -6. 8733 -6. 1967 -4. 8880 -4. 8361 -6. 4738	a * 2. 5195 2. 4115 1. 8995 1. 1. 1884 2. 0132	13. 8959 35. 9237 39. 7682 36. 6432 36. 2538 38. 8891
	6. 9554 6. 8733 6. 1967 4. 8880 4. 8361 6. 4738	<u> </u>	<u> </u>
	8733 1967 8880 8361 4738	4 4 4 4	
	1967 8880 8361 4738	φ 4 4 φ	
	3880 3361 1738	4 4 6	
4. 1560	361	4. δ. 8. 4.	
4, 1560	38	-6.47	
4. 1560			
4. 1560	5	-6.0295	1. 6358 -6. 029
4. 1402	0	-4. 5210	2. 1402 -4. 521
4. 1307	=	-4. 6071	2. 1808 -4. 607
4. 1249	82	-4. 5782	2, 1692 -4, 57
3 4. 1060	23	-4. 4523	2. 1145 -4. 45
9 4. 1570	696	-4. 4969	2. 1309 -4. 4

注)上記日射遮蔽特性(%)欄の数値はVLTが65%のときの値である。

[0065]





請求項1~3および請求項7記載の日射遮蔽体によれば、

その透過率が波長 $400\sim700$ nmに極大値を持つと共に、波長 $700\sim1$ 800 nmに極小値を持ち、かつ、透過率の極大値をP、極小値をB、可視光透過率をVLTとしたとき、60% \leq VLT \leq 80% において以下の数式(1)を満たす日射遮蔽特性を有しているため、

$$P/B+0.2433\times VLT \ge 13.0$$
 (1)

可視光を有効に透過しそれ以外の熱線を有効に反射・吸収する効果を有している。

[0066]

また、請求項4~6記載の日射遮蔽体形成用分散液によれば、

日射遮蔽用微粒子が請求項2または3記載のホウ化物微粒子で構成され、かつ、溶媒中に分散されたホウ化物微粒子の分散粒子径が800nm以下であるため

上記日射遮蔽体を簡便かつ確実に製造できる効果を有する。

【図面の簡単な説明】

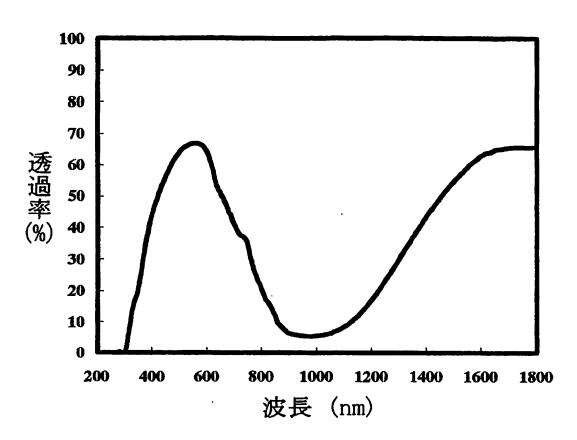
【図1】

実施例1に係る日射遮蔽体の透過プロファイルを示すグラフ図。



【書類名】 図面

【図1】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 日射遮蔽体に要求される新規な適性基準を提供しかつこの基準を満た した日射遮蔽体と日射遮蔽体形成用分散液を提供すること。

【解決手段】 この日射遮蔽体は、透過率が波長 $400\sim700$ nmに極大値を持つと共に、波長 $700\sim1800$ nmに極小値を持ち、かつ透過率の極大値をP、極小値をB、可視光透過率をVLTとしたとき、 $60\% \le VLT \le 80\%$ において以下の数式 (1) を満たす日射遮蔽特性を有することを特徴とする。

 $P/B+0.2433\times VLT \ge 13.0$ (1)

【選択図】 なし



特願2003-014875

出願人履歴情報

識別番号

[000183303]

1. 変更年月日

1990年 8月 6日

[変更理由]

新規登録

发更埋田」 住 所

東京都港区新橋5丁目11番3号

氏 名

住友金属鉱山株式会社